



**Graduatoria dei candidati ammessi/idonei al concorso dottorato di ricerca: 41° ciclo ingr. 01/05/2026: BANDO DOTTORATO BORSE TEF corso di FISICA / PHYSICS - EPITAXIAL GROWTH AND LAYER-TRANSFER TECHNIQUES FOR HETEROGENEOUS INTEGRATION OF FUNCTIONAL MATERIALS ON SILICON**

**GRADUATORIA**

Posizione	Cognome e nome	Idoneità al tema	Punteggio	Riserva	Esito
1	FUMAGALLI GIULIO MARIA	Sì	95		Ammesso
2	PESCAROLO ANDREA	Sì	80		Idoneo

** Riserva	Descrizione della riserva
A	L'ammissione/idoneità è subordinata al conseguimento del livello di lingua inglese conforme alle richieste del bando entro la scadenza dell'immatricolazione
B	L'ammissione/idoneità è subordinata al conseguimento del titolo di studio entro la scadenza dell'immatricolazione